MANUFACTURE OF SEMICONDUCTOR DEVICE PACKAGE

Patent Number: JP59208756

Publication date: 1984-11-27

Inventor(s): AKIYAMA KATSUHIKO; others: 02

Applicant(s):: SONY KK

Application JP19830083188 19830512

Priority Number(s):

IPC Classification: H01L23/12; H01L21/56; H01L23/48

EC Classification:

Equivalents:

JP1760995C, JP4047977B

bstract

PURPOSE:To obtain a semiconductor device package which is excellent in heat radiation and suitable for automated manufacturing by a method wherein the semiconductor device is mounted on a substrate and, after being connected to external electrodes, enclosed integrally with resin and the

soldered to a conductor pattern on the substrate. With this constitution, a package of excellent heat radiation can be manufactured automatically by solution from the back surface 11a to complete a leadless type package 21. Bottom surfaces of the Au layers are used as external electrodes 12b, CONSTITUTION:Au plating 12 of 1mum thickness, Ni plating 13 of 1mum thickness and Au plating 14 of 3mum are laminated on an Fe substrate 11 of 35mum thickness. A semiconducor chip 15 is mounted 16 on a portion 11g and connected 19 to external electrodes 17, 18 on the portions 11h, 12c and the heat radiation surface 12a. In other to mount the package 21 on a printed circuit board, only the external electrodes 12b, 12c are directly 11i. The transfer-molding with epoxy resin 20 is carried out so as to make thickness t=1mm.. The Fe substrate is removed by etching with FeCl3

Data supplied from the esp@cenet database - 12

19 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

[®] 公開特許公報 (A)

昭59-208756

©Int. Cl.³ H 01 L 23/12 21/56 23/48

識別記号

庁内整理番号 7357—5 F 7738—5 F

7357-5F

❸公開 昭和59年(1984)11月27日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 5 頁)

⊗半導体装置のパツケージの製造方法

②特 願 昭58-83188

②出 願 昭58(1983) 5 月12日

@発 明 者 秋山克彦

東京都品川区北品川6丁目7番

35号ソニー株式会社内

⑫発 明 者 小野鉄雄

東京都品川区北品川6丁目7番

35号ソニー株式会社内

冗発 明 者 梶山雄次

東京都品川区北品川6丁目7番

35号ソニー株式会社内

の出 願 人 ソニー株式会社

東京都品川区北品川6丁目7番

35号

砂代 理 人 弁理士 土屋勝

外2名

明 細 客

1. 発明の名称

半導体装置のパッケージの製造万法

2. 停許請求の範囲

近択エッチング可能な材料から成る基板上に半 導体装仮を取置し、接鉄用ワイヤを上配半導体装 健に接続すると共にこの接続用ワイヤの外部製 部を上記基板の外部電価接続部位に接続し、次い で上記載板上において上記半導体装置及び上記接 切用ワイヤを一体に側脂モールドし、しかる後上 記表板をエッテング除去することを特徴とする半 導体装置のパッケージの製造方法。

3. 発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は、半導体装置のパッケージの製造方法 に関する。

背景技術とその問題点

従来、プリント 茲板上の実数密度の高いパッケージとして、チップキャリアタイプのパンケージが知られてい る。このパンケージはリードレス

タイプのパッケージで、パッケージの裏面に引き 出されているハンダ付け可能な電板をプリント基 板の海体パタンに直接ハンダ付けして接続するこ とにより実装を行うものである。

とのような 従来のブラステックタイプのチップ キャリアタイプパッケージの構造を第 1 図に示す。 このパッケージ (I) は、銀石製の電極(2) が予め形成 されているブリット 基板 (3) 上に 半導体製 産を構成 するチップ(4)を敬愛し、ワイヤポンデイング法により上記チップ(4)と上記賀徳(2)の一端とを Auの紐級から成るワイヤ(5)で接続した後、上万より散状のエポキシ似脂を腐下させて硬化成形することによつて作る。

このパッケージ(1)において、チップ(4)は樹脂層(6)とブリント 遊板(3)とによつで囲まれている。これらの樹脂層(6)及びブリント 遊板(3)の 熱抵抗にまた、大きいので、その動作時においてチップ(4)で発生する熱をパッケージ(1)の外部に効果の的に放散があるとができない。即ち、このかいかのこれを有している。ないのこれを対応を有しているのにがいたいう欠点を有している。は他で過していないという欠点を有している。

一方、上述のチップキャリフタイプバッケージ とは異なるパッケージにテープキャリフタイプバ ッケージがある。このタイプのパッケージは従来 のチップキャリアタイプバッケージよりもさらに

るととができる。なお上記外部電極部は上記接続 用ウィヤミ体が染ねていてもよいし、上記接続用 ウィヤとは別に設けられかつ上記接続用ウィヤが 受続されているものでもよい。 突旋例

以下本発明に係る半導体装置のパッケージの製造方法の災障例につき図面を参照しながら脱明する。

第2 A 図~第2 D 図は本発明の第1 実施例による半導体装収のパッケージの製造方法を説明するための工程図である。以下第2 A 間から工程版に設明する。

まず切2 A 別において、厚さ3 5 (μ)のFe 型の造板のDの上に、厚さ1 (μ)の Au 層02、厚さ 1 (μ)の Ni 層03 及び厚さ3 (μ)の Au 層04 を取 次メッキして、半導体整理を構成するチップ吗の 級似部の及び外部電磁部の08のそれぞれを上記法 後00の所定のチップ教型部位(11g)及び外部短延 接続部位(11h)(111)のそれぞれに設ける。第2 A 図に示す工程終了後の上記差板の0の平面図を名 小形化できるという利点を有するが、テップが使 脂層によつて完全に優われているため熱放散性が 良好でないこと、テープを用いているために特殊 な装置が必要である等の欠点を有している。 発明の目的

本発明は、上述の問題にかんがみ、 熱放散性が 食好でかつ信頼性の高い半導体装置のパンケージ の製造方法を提供することを目的とする。 発明の概要

3 図に示す。次に第2 B 図において、上記チャンプロを軟置した後、ワイヤのを軟置した後、ワイヤのを軟置した後、ワイヤのを軟置した後、ワイヤのを軟置した後、ワイヤのと上記外部では、第2 B 図のよいで、第2 B 図のよいで、カンスファ・モールド法(をはいて、カンスファ・モールド法(ない)を開いては、上記的指モールド暦のの厚さにを1 に エールド暦のの厚さにを1 に エールド暦のの厚さにを1

次に別2C図において、Fe のみを選択的にエッチングするが間脂モールド層の及びAu 層位2はエッチングしないエッチング被、例えば塩化第二鉄(FeCt。)溶液を用いて、芸板UDの裏面(11a)質からスプレーエッチングすることにより、上記選板UDを除去して、第2D図に示すリードレスタイプのパッケージのを完成させる。上記エッチングによつて磐出されたAu 層位2の下面のうち外部

上述のようにして完成されたパンケージQIをプリント 慈板上に実装する場合には、第2 D 凶に示す上紀外部電板面(12b)(12c)をプリント要板上の選体パタンに直接パンダ付けして接続すればよい。

上述の第1 突旋例の無放散面 (12a) は、その動作時においてチップ (15から発生する熱の放散面となつている。金属の熱伝導度は非常に高いので、チップ 05から発生する熱は金属製のチップ 戦位即 10を外方に向かつて迅速に促れて、熱放散師 (12a) から放散されることによつて効果的に除去される。しかし、より効果的にチップ 05の 発生剤を除去するためには、広い 表面 数を有する 放為フィンの一部を上記 熱放散面 (12a) に押し当てて空冷により 然を放散させるのが好ましい。

上述の都1契路例のパッケージのは第2A図~ 第2D図に示すような簡単な工程によつて作ると

光成させることができる。このように上記のエッチングによつてチンダとが部級及び外部電極部の限の下部に上記アンダーカット部(11a)~(11f)が形成されるので、これらの部分に視断が回りで、んで突出部(20a)~(20f)が形成される。後の大力にはないではないになって上記の次のではない。上記テンプ数ではないになって、上記テンプの使用のではないので、上記テンプの使用のではないのがよりないできるという利点がある。では近いできるという利点もある。では近することができるという利点もある。

865 A 図〜第5 C 図は本発明の第2 実施例による単海体表別のパッケージの製造方法を説明するための工程図である。以下第5 A 図から工程駅に説明する。

まず385 A 悠において、単さ35(a)の Cu

the same

とができるはかりでなく、全ての製造工程に従来から用いられている装置を用いることがでおったで、デーブキャリアタイブのボッケージに従っておりて、で、変なの告珠なほどが不要である。200を投資である。ないできる。さらに上述の第1年では、するととができる。なが、またに信頼性の高い樹脂到止がからいるできる。なく、モールドの機械化、負責できるという利点では、モールドの機械化、負責できるという利点を有している。

なお上述の第1実施例において、祝2A図に示す場合と同様にチップ軟體部の及び外部包括部の68を設けた後に、基板の0の上面を見述のFeCd。格故を用いて僅かにエッチングすることにより、祝4A図に示すようにチップ軟量部の及び外部電腦部の708の下部の差板の0でアンダーカット部(11a)~(11f)を形成し、次に第2B図~第2D区と同様な方法によつて第4B図に示すバッケージのを

製の碁板側の上面に公知のフォトレジストを塗布 した後に所足のパターンニングを行う。 仄いで Cu のみを退択的にエッチングするエッチング散、例 えば既述の FeCl。 路旅を用いて上記器板 OD の 表面 を係かにエッチングすることによつて、上記書板 □ の表面にチップ収置部位 (11g)及び外部電視接 **兌部位 (11k) (11i) をそれぞれ形成する。上記フ** オトレジストを除去した茯に第5B図において、 第1条路例と同様に、上記テンプ教優部位 (11g) にハンダ層四を介してテップOSを敦煌した技、ワ イヤポンデイング法によつてとのチップOSと上記 外部電視接段部位(11h)(111)とをそれぞれ Agの 御飯から成るワイヤ19で嵌決する。なお本典旅行 においては、徒述の駐由により、第1実施例で用 いたワイヤよりも狂の大きいワイヤを用いた。 次 に第1実項例と同様に樹脂モールド層のを上記書 板口0上に形成する。次に上記蓋板の10で第1実施例 と同様な方法でエッテンク除去してパッケージ400 を充成させる。上記エッチングにより耳出された ワイヤQyの指部が外部電極部Q7QBとなり、またハ

ング屋辺の下面が熱放散面(23m)となる。

上述のようにして完成されたパッケージのをブリント遊び上に実装する場合には、第1実施例と同様に、第5C堅に示す上記外部電額部の場でプリント遊び上の遊体パクンに直接ハンダ付けして接続すればよい。このことから明らかなように、本実施例においてはワイヤのの強部をそのまま外帯電機部の7.08として用いるために、ワイヤ四の経を洗述のように大きくするのが好ましい。なお熱放飲物(23a)の概能は新1実施例と同様である。

上述の水 2 実施例のパッケージ似は、第 1 実施例のパッケージのと異なつて、フォトレジスト工程及びエッチング工程によつて基板側に設けられた外部組織接続するようにしているので、第 1 実施例のパッケージ側における Au 層 02 00 及び Ni 脂のを形成する必要がない。 上記のフォトレジスト工程及びエッチング工程よりもさらに簡便である。またとれらのフォトレジスト工程及びエッチング工程

脂を用いることも可能である。この場合には既述のエッチング板としては、ヒドラジンとエチレンジアミンとの混合液を用いればよい。 発明の効果

本説明に係る半導体装置のパッケージの製造方法によれば、その動作時において半導体装置から 発生する然の放放性が良好でありかつ信頼性が高い小形のパッケージを、 変めて簡便かつ安価な方。 法によつて自動的に製造することができる。

4. 塑油の簡単な説明

STORMS OF THE STORM

来1 図は従来のブラスチックタイプのチップキャリアクイブバッケージの構造を示す断面図、応2 A 2 C D 図は本発明の第1 実施例による半的体状質のパッケージの製造方法を説明するための工程図、第3 図は上記録2 A 図に示す工程終了成の次位の平面図、第4 A 図及び深4 B 図は上記録2 A 図~終2 D 区と同様な図、第5 A 図~終5 C 図は本発明の終2 実施例による半導体接近のパッケージの製造方法を観明するための工程図である。

を用いることにより、 Au 等の食金属を用いる 必要がなくなるという利点がある。

上述の第1実施例及び第2実施例においては、、1 他のチップを対象では認定してこれを関係してこれを対象を関係していたが、 若根 かっという ない かっという できる はい かっという ない かっという ない かっという ない かんしん はい かんしん ができるという 利点がある。

なお図面に用いた符号において、

(1)21)22020・・・・・・・・ パッケージ

【4XIS - ----- チップ

(5)64 714

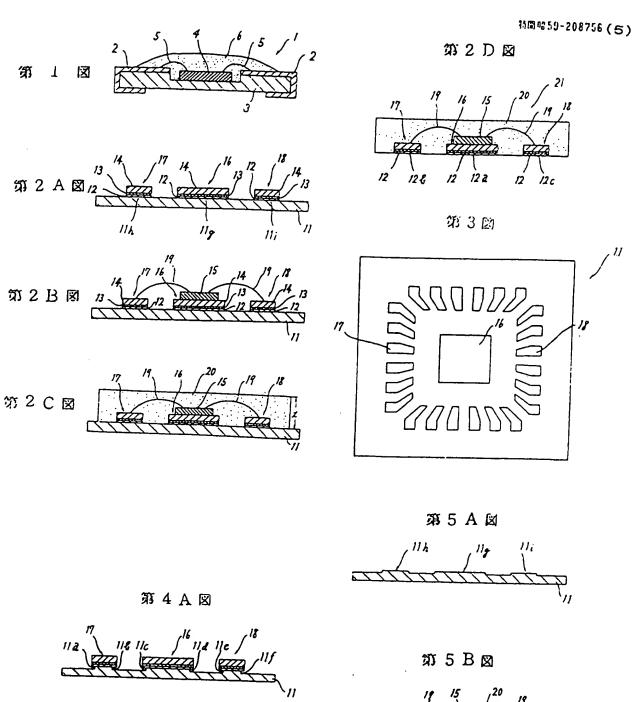
(11b)(11i) ··· 外部纸柜接收部位

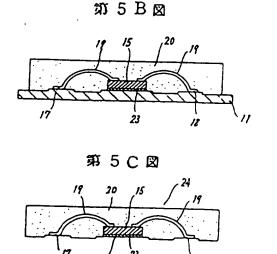
07018 外部電極端

である。

代理人 土城 肋

* 移搬镀量





第 4 B 🗵

20 d 20e 20f